

# 2006 年全国光谱分析学术年会

## 会议纪要

由中国机械工程学会理化检验分会主办，中国仪器仪表学会真空与表面仪器分会协办，上海材料研究所检测中心承办的 2006 年全国光谱分析学术年会于 2006 年 9 月 6 日~10 日在上海材料研究所隆重召开，来自全国各地的光谱分析专家、学者与技术人员共约 100 人参加了会议。会议由中国机械工程学会理化检验分会总干事鄢国强教授主持，中国机械工程学会理化检验分会主任委员、上海材料研究所副所长张文琴，中国科学院院士黄本立教授在开幕式上做了重要讲话。

我国著名光谱学家和化学家、我国原子光谱分析领域的第一位博士生导师和第一位博士后指导教师、厦门大学教授黄本立院士；钢铁研究总院王海舟教授；Leeman Labs 专家 Jozef Motor 先生；CNAS 检查机构处牛兴荣副处长；复旦大学邱德仁教授；上海材料研究所戴亚明高工；上海硅酸盐研究所陈刚博士；宝钢集团公司制造部张家琪宝钢首席工程师等 8 位专家做了精彩的大会专题报告，与会代表受益匪浅，对光谱分析和我国合格评定的发展动态有了新的全面的了解和认识。会议还进行了论文交流、国内外仪器厂商的光谱分析检测新仪器与新技术介绍以及专家座谈咨询活动。会议学术气氛相当浓厚，对光谱分析过程中共同关心的问题进行了热烈而又有益的探讨，会议还组织与会代表参观了上海材料研究所陈列室和检测中心实验室。

在会议筹备过程中得到了各级学会和有关单位的大力支持，特别是上海材料研究所、美国利曼公司、德国斯派克分析仪器公司、美国热电仪器公司、岛津国际贸易有限公司、上海德凯仪器有限公司、无锡金博电子电器有限公司、中国科学技术大学合肥科英化学技术有限公司、上海恒衡冶金测试技术有限公司、北京纳克分析仪器有限公司、无锡高速分析仪器有限公司以及无锡英之诚高速分析仪器有限公司的大力协助和支持。全体与会代表对上述单位和个人深表感谢。

通过本次大会，增进了代表之间的友谊与沟通，提供了通力合作的大好机会。与会代表建议今后多举行此类会议。